

## 研究評価委員会

第1回「革新的マイクロ反応場利用部材技術開発」（事後評価）分科会

日時：平成23年8月3日（水） 9:30～18:20

場所：大手町サンスカイルーム E室（朝日生命大手町ビル24階）

（東京都千代田区大手町2-6-1）

### 議事次第

#### 【公開セッション】

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認             | 9:30～ 9:40 (10分) |
| 2. 分科会の公開について                  | 9:40～ 9:45 (5分)  |
| 3. 評価の実施方法                     | 9:45～            |
| 4. 評価報告書の構成について                | 9:55 (10分)       |
| 5. プロジェクトの概要説明 (説明45分、質疑応答30分) | 9:55～11:10 (75分) |

#### 【非公開セッション】（非公開資料取扱の説明5分） 11:10～11:15 (5分)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 6. プロジェクトの詳細説明                               |                   |
| 6.1 共通基盤技術                                   |                   |
| ①マイクロリアクター技術 (説明30分、質疑応答20分)                 | 11:15～12:05 (50分) |
| (昼食) (50分)                                   |                   |
| ②ナノ空孔技術 (説明20分、質疑応答15分)                      | 12:55～13:30 (35分) |
| ③-1 マイクロリアクターにおける協奏的反応場技術の開発 (説明30分、質疑応答20分) | 13:30～14:20 (50分) |
| ③-2 ナノ空孔における協奏的反応場技術の開発 (説明25分、質疑応答20分)      | 14:20～15:05 (45分) |
| (休憩) (10分)                                   |                   |

#### 【非公開セッション、実施者入替】

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 6.2 実用化技術   |                    |
| ④ 助成事業 (説明10分、質疑応答6分、交代1分 ×7件)                    | 15:15～17:14 (119分) |
| 6.3 共通基盤技術における集中研参画企業の取組み (説明10分、質疑応答6分、交代1分 ×2件) | 17:14～17:48 (34分)  |

#### 【非公開セッション】

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 7. 全体を通しての質疑 | 17:48～18:00 (12分) |
|--------------|-------------------|

#### 【公開セッション】

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 8. まとめ・講評    | 18:00～18:15 (15分) |
| 9. 今後の予定、その他 | 18:15～18:20 (5分)  |
| 10. 閉会       |                   |

以上